PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

61-017151

(43)Date of publication of application: 25.01.1986

(51)Int.CI.

G03G 5/082 B01J 19/08 C23C 16/50 G03G 5/08 H01L 21/205

(21)Application number: 59-138332

(71)Applicant:

MINOLTA CAMERA CO LTD

(22)Date of filing:

03.07.1984

(72)Inventor:

ENOKUCHI YUJI

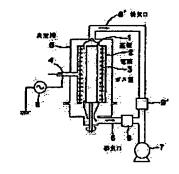
KITANO HIROHISA **FUJIWARA MASANORI**

(54) PLASMA CVD DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To eliminate the stagnancy of gas to prevent a fine powder or peeled pieces from being caught into a film on a substrate, by providing exhaust ports near both ends of the substrate and an electrode.

CONSTITUTION: The first exhaust port 6 is provided under lower parts of both of a cylindrical substrate 1 and a cylindrical electrode 2 which is arranged with the same axis as the substrate 1, and the second exhaust port 6' is provided on their upper end parts. Exhaust ports 6 and 6' are connected to a common vacuum pump 7 through exhaust control valves 9 and 9' respectively. Gas passes a gas chamber 3 from an introducing entrance 4 and is mixed and dispersed uniformly and is blown to a discharging area between the electrode 2 and the substrate 1 and is discharged from upper and lower end parts through exhaust ports 6 and 6' as shown by arrows. Thus, the stagnancy of gas near end parts of the cylindrical substrate is eliminated to prevent the occurrence of fine powder.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's

decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

@日本園特許庁(JP)

®特許出願公開

●公開特許公報(A) 昭61-17151

@Int_Cl.4	識別配号	厅内整理番号		@公朔	昭和61年(199	36) 1月25日
G 03 G 5/082 B 01 J 19/08 C 23 C 16/50 G 03 G 5/08 H 01 L 21/205	105	7447-2H A-6542-4G 8218-4K 7447-2H 7739-5F	等查請求	未請求	発明の数 1	(全4頁)

の発明の名称 プラズマCVD装置

● 項 阿59-138332

@出 願 昭59(1934)7月3日

大阪市東区安土町2丁自30番地 大阪国際ビル ミノルク 江ノ口 裕 二 砂発 明 者 カメラ株式会社内 大阪市東区安土町2丁目30番地 大阪国際ビル ミノルタ 砂発 明 希 北 博 久 カメラ株式会社内 大阪市東区安土町2丁目30番地 大阪国際ビル ミノルタ 砂発 明 者 藤 原 正 典 カメラ株式会社内 ミノルタカメラ株式会 大阪市東区安土町2丁目30番地 大阪国際ビル 砂出 阿人

砂代 理 人 弁理士 青山 葆 外2名

贝 転 🕏

1. 発明の名称

プラズマCVの英湿

2. 特許高水の範囲

(1) 古空間内に、両端が閉口した円倍状電極と その内部に截を共通にして回転可能に設けた円筒 状の基をとを配置し、電板の内周面に設けた手板 か周口から原料が大を放出し、対向する基板上に 皮原するプラズマCV D 変数において、

上記の円筒状電視の両端部口の反射に、それぞれ其立権からの特別口を及けたことを特量とする プラズマCVD装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本角明は、円筒状態板上に設度するためのプラ ズマCVD装置に関する。

(従来技帽)

プラズマピVD技術は、寝輿を比較的低温で成 長できることを特殊とする家庭技術である。プラ ズマCVD技術において、たどえば高周波放電に より反応がスを放電プラズマ状態におくことにより、反応がスの化学結合は低温で分解をれ、話性化された粒子が作り出され、そして、この活性化された粒子間の反応によりCVD膜が形成される。プラズマCVD原の性質は、多数の因子に影響を受ける。この因子には、生成温度、生泉がス比、生成圧力、電極構造、反応管器構造、軟気違疾、生息アパワー、RF副波装、プラズマ発生方式 色がある。したがって、プラズマCVD底の皮膜のためには、多くの因子を制御せねばならない。

プラズマCVD技術は、穏々の物質の成蹊に利用されていて、たとえば非品質シリコン(a-Si) も成蹊することもでをる。 z-Siは、電子写真用感光体としても適している。電子写真用感光体として使用する場合、a-Si族は、大面積の円筒状器板上に、比較的厚く(20~50μc)、且つ、均一に破蹊されればならない。

乗り回は、従来の4−Si用プラズマCVD装置 の一例を図式的に示す。アルミニフム円筒からな る表板1は、その時の周りに回転可能に、円能な

の包修2の内部に設けられる。包修2は、この基 板!と蛇を乗道に配置された二枚の円箔をは、2b からなり、ガス愛るがこの二枚の円前級では、26 により区面される。外側の円数板24には、団宗 しないガス供給養産から原料ガスを導入するため の導入口4が設けられ、一方、内側の円額板26 には、この円節板26の内部の空間(放電領域)に 原料ガスを導入するための図示しない多数の小さ 女供給口が設けられる。チャンパー(真空機)5は、 電便2、上部5m、下部5bとからなり、上部5m と下部56とは、低低2に対して絶象されている。 チャンパー5内に上記の供給口から導入をれるだ スは、チャンパー5の下部から、影気口6を介し て異空ポンプでにより排気される、RF電液8は、 選入口4を介して電額2に接続をれ、一方、茲収 1は、接地を九る。団赤しないが、ヒーターは、 それぞれ、菘板」と電気2に取り付けられ、ヒー ター用電磁に接続される。

プラズマCVDによるaーSiの成態は、尖のように行われる。パッシュン別から、自殺放覚関係

製参照)では、非気口6は、一個所のみに、過ぎ は真空港の下端部に設けられている。このため、 基礎1と電纜2との間の放電鎖域にあるガスは、 排矢口6に近い側からは流れ出ていくが、一方、 賃気口に遠い貫からは流れ出にくく、基板1の巣 気口から違い側の端部近線において (数5 図と必 6因とにおいて、Pさ示す。)、セスの治療が丘 じやすい。また、基板1と監征2との雑誌には、 その構造のため、不助一智界による故電の集中部 が生じる。このおスの滞留は、故電の集中と招まっ て、ガス漠智部Pの近傍で、(SiHz)a の報料を 発生させやすく、また、蚊電巣中部では膜を利能 をせやすい。 発生した制能片や振動は、基板しと 電信?との間の位置領域中のガスの迫れにのり、 表板 1 上の膜中に取り込まれ、觀費を悪化させ、 このため、たとえば、電子写真における白顔点ノ イズの原因となる。 また、券度電58-526 5 0 号公規の基本図に示されるプラズマCVD数 麗においては、蘇気口は、基板の上下端から大略 👚 等しい位置に設けられている。また、毎間859

本治明の目的は、プラズマCVD装置において、 円筒状態板の始節の近傍でのガスの語音もなくし、 微妙の最生を抑制するとともに、故電の集中部で 膜の網経が生じたとしても、腹剣原片をするやか に放電質量から砂磨することにより、膜質の重化 を妨止することである。

水発明は、上記の後条例とは異った根索でこの 目的を達点する。

(問題点を解決するための手段)

本発明に係るプラズマCVD装置は、真空情内 に、耐適が関ロした円筒状電視とその内部に新を 共通にして回転可能に設けた円筒状の摂象とを配 置し、電極の内間筒に設けた多数の間口から採料 ガスを放出し、対向する基板上に皮質するプラズ マCVD繁烈において、上記の円筒は電極の両端 関口の近悔にそれぞれ真空俗からの弟矢口を設け たことを特徴をする。

(作用)

各板と電板との両額近便にそれぞれ分出口を設けたことにより、ガスの滞留部がなくなり、ガス は、放電領域から両端方向へ流れる。このため、 変数や刺激片は、基板上の原にとりこまれること がない。

(突 遊 例)

以下、蒸付の図面も参照して、本独別の実施例 も起例する。

第1 国に示す統一の異雄例は、2個の称気口を 設けたこと以外は、第5 国に示した例と内とであ る。第一の砂気口をは、円筒状態板1とこれと軸 を共通に配置した円筒状態後2との両者の下機部 の下側に設けられ、一方、第二の作気口を1は、 上端部の上側に設けられる。各様気口を16、61は、 たれぞれ、板気関係分9、91を全して共適の真空 ポンプリに接続されている。ガスは、あ1回にお

特島昭61- 17151 (3)

いて矢印で示すように、導入口イからガス意名を 悉で向一に混合拡放した後、電振名と募製すとの 聞の披電機様に吹き付けられ、大いで、上下の端 部からそれぞれ禁出口6、6'を経て扱気をれる。 群気関節パルブタッタは、銀矢の総盤を網覧する。

募5回に示した使来の表面の場合と異なり、チャンパー5の上途部でのガスの海盤はなくなり、最新は発生しなくなる。また、披電製中部で生じる。→ Si限の刺離片は、ガスの流れにのり、放電機械の外へ運ばれる。こうして、投資異常の発生は防止できる。

第2個に示す第二の実施例は、2個の俳気口を 設けたこと以外は、第6関に示した例と同じであ る。前一の景気口をは、円筒状帯板1とこれと を共通に配接した円筒状紙張2との両者の下増部 の下側に設けられ、一方、鮮二の鉛気口を'は、 上類路の上側に設けられる。最気口をは、俳気関 経弁3を介して、真空ダンプ7に装結され、一方、 体気口を'は、供気網節弁9'を介して、関の真空 ポンプ7'に接続される。第2回において、ガス は、矢印で示をれるように流れ、ガスの海包は虫 とない。

第3 国に示す第三の実施例は、第1 国に示した 第一の実施例において、基板 1 と電便 2 とを水平 に配成したことに組造する。一方の持気口 6 は、 円筒状の基板 1 と電極 2 の両者の右対部の下卸近 傍に設けられ、他才の非気口 8 は、これと対称 的に、左端部の下側近線に及けられる。 図示しな いが、 発気口 6 , 6 、は、それぞれ、 単気調節弁を 介して異空ポンプに接続をれる。 第3 国において、 ガスは、矢印で示されるように流れ、ガスの満台 は生じない。

無4図に示す報四の実施鋼は、集2面に示した 然二の策施例において、表版1と電優2とを水平 に配置したことに相当する。一方の學気口6は、 円筒状の基版1と電優2の英者の右端部の下倒近 使に批けられ、絶方の枠気口6、は、これと対称 的に、左端部の下側近傍に設けられる。図示しな いが、帯気口6,6 は、それぞれ、鼻気調節弁を 介して変更ポップに接続される。単4図において、

ガスは、矢印で示されるように乾九、ガスの海針 は生じない。

(発用の効果)

円筒状茎板の撮影近傍でのガスの滞留はなくなる。このため、進台の発生が防止できる。

放電の最中により生じる数の剝離片は、ガスの 試れにのって選ばれるので、落板上の葉にはとり こまれない。

この結果、循紙上の説の両端での収膜性が向上する。

4、國際の簡単な説明

終1 図から第4 図までは、それぞれ、本祭館の 実施館の図式的な協価図である。

第5回と新6回とは、それぞれ、従来のブラズマCVD変配の図式的な新面図でみる。

1 …阿勒狄莱概、

2 --- 円路状冠框、

3 --- # 2 皇、

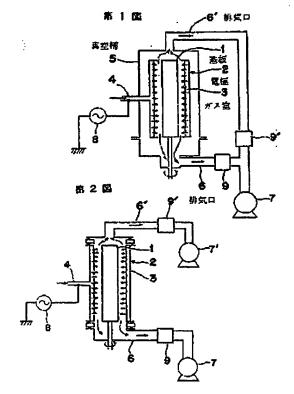
4…游入口、

\$*--++シ*パー、

6.6'…好気口、

7.71一世空ボンブ、

8 ··· R F 電磁。



特國昭61- 17151 (4)

